(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-81068

(43)公開日 平成6年(1994)3月22日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 2 2 C 23/00

B 2 2 D 21/04

8926-4E

審査請求 未請求 請求項の数6(全19頁)

(21)出願番号

特願平4-257298

(22)出願日

平成4年(1992)9月1日

(71)出願人 000005326

本田技研工業株式会社

東京都港区南青山二丁目1番1号

(72)発明者 小池 精一

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会

社本田技術研究所内

(72)発明者 綱島 栄

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会

社本田技術研究所内

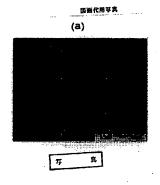
(74)代理人 弁理士 落合 健 (外1名)

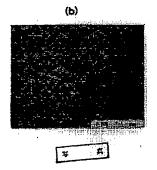
(54) 【発明の名称】 耐熱Mg合金の鋳造方法

(57) 【要約】

【目的】 優秀な耐熱強度を備えたMg合金を得る。

【構成】 Si含有量が1.3 重量% \leq Si \leq 20重量%であるMg合金組成の素材がデンドライト状Mg2 Siを含む固液共存域にあるとき、その素材に機械的機拌処理を施してデンドライト状Mg2 Siを微細化すると共にその微細Mg2 Siを均一に分散させ、次いで素材を金型内に注入して凝固させる。Mg2 Siは低比重で、且つ高融点であることから、微細Mg2 Si (図1における黒色の小塊状物)を均一に分散させたMg合金は優れた耐熱強度を有する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 Si含有量が1.3重量%≤Si≤20 重量%であるMg合金組成の素材がデンドライト状Mg 2 Siを含む固液共存域にあるとき、その素材に機械的 攪拌処理を施して前記デンドライト状Mg2 Siを微細 化すると共にその微細Mg2Siを均一に分散させ、次 いで前記素材を凝固させることを特徴とする耐熱Mg合 金の鋳造方法。

【請求項2】 前記素材は、A1、Zn、Zr、Y、N d, Sc, Sm, Ag, La, Ce, Pr, Mn, Th 10 およびGeから選択される少なくとも一種のMgマトリ ックス強化用合金元素AEをAE≤5重量%含有する、 請求項1記載の耐熱Mg合金の鋳造方法。

【請求項3】 前記素材は、Mg2 Siの微細化促進元 素であるPを0.005重量%≤P≤0.20重量%含 有する、請求項1または2記載の耐熱Mg合金の鋳造方 法。

【請求項4】 Ge含有量が3.4重量%≦Ge≦20 重量%であるMg合金組成の素材がデンドライト状Mg 2 Geを含む固液共存域にあるとき、その素材に機械的 20 攪拌処理を施して前記デンドライト状Mg2 Geを微細 化すると共にその微細Mg2 Geを均一に分散させ、次 いで前記素材を凝固させることを特徴とする耐熱Mg合 金の鋳造方法。

【請求項5】 前記素材は、A1、Zn、Zr、Y、N d, Sc, Sm, Ag, La, Ce, Pr, Mn, Th およびSiから選択される少なくとも一種のMgマトリ ックス強化用合金元素AEをAE≤5重量%含有する、 請求項4記載の耐熱Mg合金の鋳造方法。

【請求項6】 前記素材は、Mg2 Geの微細化促進元 30 素であるPを0.005重量%≤P≤0.20重量%含 有する、請求項4または5記載の耐熱Mg合金の鋳造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は耐熱Mg合金の鋳造方法 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、耐熱Mg合金としては、低比重 マトリックスに分散させたMg-S1系合金が知られて いる。この場合、Mg-Si系合金の耐熱強度、例えば 高温下での機械的強度およびクリープ強さを向上させる ためには、Mg2 Siを微細化すると共にその微細Mg 2Siを均一に分散させることが必要である。

【0003】そこで、従来法においてはMg-Si系合 金組成の溶湯にP単体等のP系物質を添加してMg2 S iよりなるデンドライトの晶出を抑制するようにしてい る(特公昭43-20892号公報参照)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来法に よると、Si含有量が共晶組成(Si=1.3重量%) に近い場合には好結果が得られるものの、より一層の耐 熱強度の向上を狙ってSi含有量を20重量%程度と高 く設定してMg2 Siの晶出量を増すと、その微細化お よび均一分散を十分に達成することができない場合があ った。これは、Mg2 Si同様に高融点の金属間化合物 であるMg2 Geを有するMg-Ge系合金(共晶組成 Ge=3. 4重量%) についても言える。

【0005】本発明は前記に鑑み、デンドライト状Mg 2 SiまたはMg2 Geの存在量の多少に拘らず、それ を確実に微細化すると共に均一に分散させ、これにより 要求耐熱強度を備えた耐熱Mg合金を容易に得ることの できる前記鋳造方法を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る耐熱Mg合 金の鋳造方法は、Si含有量が1.3重量%≦Si≦2 0 重量%であるMg合金組成の素材がデンドライト状M g2 Siを含む固液共存域にあるとき、その素材に機械 的攪拌処理を施して前記デンドライト状Mg2Siを微 細化すると共にその微細Mg2 Siを均一に分散させ、 次いで前記素材を凝固させることを特徴とする。

【0007】また本発明に係る耐熱Mg合金の鋳造方法 は、Ge含有量が3.4重量%≤Ge≤20重量%であ るMg合金組成の素材がデンドライト状Mg2 Geを含 む固液共存域にあるとき、その素材に機械的攪拌処理を 施して前記デンドライト状Mg2 Geを微細化すると共 にその微細Mg2 Geを均一に分散させ、次いで前記素 材を凝固させることを特徴とする。

[0008]

【作用】前記のように機械的攪拌処理を適用すると、デ ンドライト状Mg2 SiまたはMg2 Geの存在量の多 少に拘らず、それを確実に微細化すると共に均一に分散 させることが可能となり、これによりSiまたはGeの 含有量を適宜調節してMg合金に対する要求耐熱強度に 容易に対応することができる。

【0009】またMg2 SiまたはMg2 Geの微細化 に伴い素材の流動性が、Mg2 SiまたはMg2 Geと いった固相の現出にも拘らず良好に維持されるので、そ で、且つ高融点の金属間化合物であるMg2 SiをMg 40 の素材の凝固に際し空孔等の鋳造欠陥の発生を回避する ことができる。

> 【0010】なお、Si含有量がSi<1.3重量%で ある場合またはGe含有量がGe<3. 4重量%である 場合には、素材においてMg2 SiまたはMg2 Geの 晶出量が過少となり、一方、Si>20重量%である場 合またはGe>20重量%である場合には、Mg2 Si またはMg2 Geの晶出量が過多となるため、それらを 微細化してもMg合金の室温域における靱性が低下す る。

50 [0011]

【実施例】耐熱Mg-Si系合金の鋳造に当っては、半 凝固鋳造法または半溶融鋳造法が適用され、その方法の 実施過程に機械的攪拌処理が組込まれる。

【0012】半凝固鋳造法において、その原材料は、M gの高純度インゴット、Siの高純度フレーク、Mgマ トリックスを強化すべく、必要に応じて用いられるA 1, Zn, Zr, Y, Nd, Sc, Sm, Ag, La, Ce、Pr、Mn、ThおよびGeから選択される少な くとも一種の合金元素AEの高純度インゴットならびに 必要に応じて用いられるMg2 Siの微細化促進元素で 10 Si系合金の具体的鋳造例について説明する。 あるPを含む高純度P系物質を用いて調製される。

【0013】この場合、Si含有量は前記理由から1. 3 重量%≤S i ≤ 2 0 重量%に設定される。またAE含 有量はAE≦5重量%に設定される。AE>5重量%で はMg-Si系合金の強度は高くなるが伸びが低下す る。さらにP系物質としては、AlCuP化合物、赤リ ン、Mg。 (PO。) 2 等が用いられ、原材料における P含有量は0.005重量%≤P≤0.20重量%に設 定される。P<0.005重量%ではMg2 Siの微細 化促進効果が少なくなり、一方、P>0.20重量%で 20 はP添加による微細化促進効果が飽和するからである。

【0014】半凝固鋳造法を適用した耐熱Mg-Si系 合金の鋳造は次の各工程を経て行われる。即ち、Mg、 Siおよび必要に応じて合金元素AEを含む原材料を軟 鋼製るつぼ内に投入し、次いで原材料にArガスを吹付 けながらそれを溶解してMg合金組成の溶湯を調製し、 その後溶湯に必要に応じてP系物質を添加して溶融状態 の素材を得る工程と、素材を降温させてその素材がデン ドライト状Mg2 Siを含む固液共存域(半凝固領域) にあるとき、その素材にスタラ等による機械的攪拌処理 30 を施してデンドライト状Mg2 Siを微細化すると共に その微細Mg2Siを均一に分散させる工程と、素材を 金型内に注入して凝固させる工程とを順次行うものであ る。Mg-S1系合金の耐熱強度向上の観点から、微細 Mg₂ Siの平均粒径Dは10μm≤D≤100μm、 その体積分率Vfは3%≦Vf≦50%であることが望 ましい。

【0015】このようにして得られたMg-Si系合金 は微細Mg2 Siを均一に分散させた金属組織を備え、 また鋳造欠陥もないもので、優れた耐熱強度を有する。 前記方法によって鋳造されたMg-Si系合金には、必 要に応じて熱間押出し加工が施される。

【0016】半溶融鋳造法としては射出成形法が適用さ れ、したがって原材料としては、前記半凝固鋳造法の場 合と同一組成でデンドライト状Mg2 Siを有する粒径 $0.5 \sim 3$ 皿のペレット状のものが用いられる。

【0017】射出成形法の実施に当っては、原材料をホ ッパ内に投入する、原材料をホッパからスクリュを備え たパレル内に供給する、原材料をパレル内でスクリュに

含み且つ間液共存域(半溶融領域)にある素材を調製 し、その素材にスクリュによる機械的攪拌処理を施して デンドライト状Mg2 Siを微細化すると共にその微細 Mg2 Siを均一に分散させる、素材を金型内に射出し て凝固させる、といった手段が採用される。射出条件の **一例を挙げれば次の通りである。Arガス雰囲気、金型** のゲート通過時における素材温度650℃、射出速度4

【0018】以下、半凝固鋳造法を適用した耐熱Mg-

m/sec 、 金型温度 1 5 0 ℃。

【0019】純度4ナインのMgインゴットおよび純度 5ナインのS1フレークを用いて、Mg含有量が96重 量%、Si含有量が4重量%で総重量が500gの原材 料を調製した。

【0020】原材料を内径120mm、深さ200mmの軟 鋼製るつぼ内に投入し、次いでるつぼを電気炉内に設置 し、その後原材料にArガスを吹付けながらそれを溶解 して980℃のMg合金組成の素材を調製した。

【0021】素材を降温させてその温度を750℃に保 持することによりデンドライト状Mg2 Siを晶出さ せ、そのデンドライト状Mg2 Siの体積分率VfがV f ≒ 4 0 %となったとき、幅 6 0 mm、長さ 8 0 mmのスタ ラを用いてその回転速度200rpm 、攪拌時間30分間 の条件下で素材に機械的攪拌処理を施した。

【0022】素材温度750℃にて、その素材を、金型 における内径40㎜、深さ800㎜のキャピティに注入 して凝固させ、耐熱Mg-4重量%Si合金を得た。

【0023】図1は、前記方法によって得られた耐熱M g-4重量%Si合金の金属組織を示す顕微鏡写真(1 00倍)であり、(a)は表層部に、また(b)は心部 にそれぞれ該当する。図1において、黒色の小塊状物が Mg2 Siであり、本図より、Mg2 Siの微細化と均 一分散が図られていることが判る。

【0024】図2は、従来鋳造法、即ち前配と同一組成 の溶湯を、それに前記のような機械的攪拌処理を施すこ となく、前記と同一の金型に注入することによって得ら れたMg-4重量%Si合金の金属組織を示す顕微鏡写 真(100倍)であり、(a) は表層部に、また(b) は心部にそれぞれ該当する。図2(a)より、前記合金 40 の表層部にはデンドライト状Mg2 Siが晶出している ことが明らかであり、また同図(b)より、前記合金の 心部にはデンドライト状Mg2 Siおよび比較的大きな 塊状Mg2 Siが晶出していることが明らかである。な お、Mg-S1系合金に熱間押出し加工を施す場合に は、押出し温度を400℃に、押出し比を11程度にそ れぞれ設定する。

【0025】表1は、前記半凝固鋳造法の適用下で得ら れた各種Mg-Si系合金(1)~(11)および前記 従来鋳造法により得られた各種Mg-Si系合金(1 より攪拌しながら加熱してデンドライト状Mg2 Sie 50 $2) \sim (16) の組成、<math>Mg2$ Si の平均粒径D、その

体積分率Vf、室温および200℃における引張強さT Sおよび伸びE₁ を示す。Mg-Si系合金(6)は図 1のものに、またMg-Si系合金(13)は図2のも のにそれぞれ該当する。表中、評価の欄において、

*「×」印は耐熱Mg合金として不適当であることをそれ ぞれ示す。この評価は以下の各表について同じである。 [0026] 【表1】

「〇」印は耐熱Mg合金として適当であることを、また*

1		×	×	0	0	0	0	0	0	0	0						
	<u> </u>											×	×	×	×	×	×
0 C	(K)	34.1	26.5	25.5	18.0	12.5	11.5	8.2	4.0	3.2	3.2	1.2		l	-	-	-
2 0	T S (MPa)	81	122	140	185	215	215	220	237	251	255	264	1	l	‡	ı	
聪	(%)	23.1	18.9	17.6	12.0	8.9	8.0	5.1	3.5	3.2	3.0	0	0	0	0	0	0
御	T S (MPa)	95	142	198	203	240	245	255	386	292	295	305	145	147	150	150	159
S i	j %	1.0	2.0	3.0	4.0	8.5	10.0	20.0	27.5	45.5	49.5	55.5	4.0	10.0	21.0	26.5	45.0
Mez	D (m m)	30	20	100	100	100	100	100	100	100	001	300			デバリ仕状		
40分分	M 8	残部	残部	發帶	残部	発部	残部	殞部	殞部	残部	残部						
化 學	Si	0.5	1.0	1.3	1.5	3.0	4.0	7.0	10.0	17.0	20.0	22.0	1.5	4.0	7.0	10.0	17.0
7 V	今	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(1)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

表1から明らかなように、Mg-Si系合金(3)~ (10) はSi含有量が前記範囲に収められており、ま た機械的攪拌処理を組込まれた半凝固鋳造法の適用下で 得られたことから微細Mg2 Siの均一分散とその適当 な分散量(Vf)とによって優れた耐熱強度を有する。

AEとしてA1、Zr、YまたはNdを用い、前記半凝 固鋳造法の適用下で得られた各種Mg-Si系合金(1 7)~(28)の組成、Mg2 Siの平均粒径D、その 体積分率Vf、室温および200℃における引張強さT Sおよび伸びE」を示す。なお、各合金(17)~(2 【0027】表2は、Mgマトリックス強化用合金元素 50 8)には鋳造後T6処理が施されている。

7

[0028]

* *【表2】

<u> </u>				ſ					₹ Z]					
Į.	<u> </u>		0	0	×	0	0	×	0	0	×	0	0	×
1 0	E,	(4)	10.5	4.1	2.1	12.9	2.5	2.5	2.5	3.2	1.1	12.5	3.5	1.7
200	T S	(Bra)	215	227	257	210	235	259	175	214	312	210	230	270
羽	B.	(9)	6.2	3.3	0	9.5	4.4	0.5	8.9	5.4	0	9.5	2.0	0
1984	T S	(rira)	255	294	323	255	280	599	201	240	341	240	295	362
S i	j /	9	8.5	9.0	0.6	8.2	2.8	8.7	8.3	8.5	9.0	8.5	8.2	8.7
M g :	Q (Table)	(# #)	100	70	100	100	70	100	100	100	100	100	100	100
	M	IVI B	殞部	獨部	獲部	雅部	残部	残部	强部	残部	残部	残都	残部	展部
#	7	מא	_	-	-	ı	1	1	1	1	ı	0.5	4.0	7.0
松岩		I	****	-	_	ı	ı	1	0.5	4.0	7.0	_	ı	_
中市	1.	7 7	_	F	I	0.5	4.0	7.0	1	-	ł	-	_	1
华	•	٦ ٧	0.5	4.0	7.0	-	1	-	-	_	I	1	-	_
	U	0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10 10 20	条合金金		(17)	(18)	(13)	(30)	(21)	(22)	(23)	(24)	(52)	(92)	(22)	(82)

表3は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてS c、SmまたはAgを用い、前記半凝固鋳造法の適用下 で得られた各種Mg-Si系合金(29)~(37)の 組成、Mg2 Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室 温および200℃における引張強さTSおよび伸びEL を示す。なお、各合金(29)~(37)には鋳造後T6処理が施されている。

[0029]

【表3】

q		

100 100	E,	10.5	0.0		1.0 ×	10.0	10.0	1.0 10.0 5.0 2.0	1.0 10.0 5.0 2.0 7.5	1.0 10.0 5.0 2.0 7.5 3.0
,	$\left(\begin{array}{c c} T & S \\ \text{(MPa)} \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} E_L \\ \left(\begin{array}{c} X \end{array}\right) \end{array}\right)$	210 10.5	230 6.0		270 1.0					
理	$\mathbf{E}_{(\mathbf{X})}$	8.0	4.2	1	0	3				
DEA)	T S (MPa)	252	162		304	304	304 232 270	304 232 270 330	304 232 270 330 241	304 232 270 270 241 279
S i	V f	8.2	8.3		8.2	8.2	8.2	8.2 8.5 9.0 8.7	8.2 9.0 8.7 8.2	8.2 8.3 8.3 8.3
Mgz	(100	100		100	100	100	100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100 880
	M 8	希斯	残部		残部	聚	聚聚 第	概	模	模
#	A 8	ı	ı		1	1 1	1	1 1 1		
等等 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基		1	I		-	- 0.5	0.5	0.5 4.0 7.0	4.0	4.0
₩,	Sc	0.5	4.0		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	S	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
: 	(会) (会)	(23)	(30)		(31)	(31)	(32)	(32)	(31) (32) (33) (34) (35)	(31) (32) (33) (34) (35)

表4は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてL a、CeまたはPrを用い、前記半凝固鋳造法の適用下 40 6処理が施されている。 で得られた各種Mg-Si系合金 (38) ~ (46) の 組成、Mg2 Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室 温および200℃における引張強さTSおよび伸びEL

を示す。なお、各合金 (38) ~ (46) には鋳造後T

[0030]

【表4】

	11					(7)				i	! <i>2</i>
Š	<u> </u>		0	0	×	0	0	×	0	0	×
ı.	Ţ	3	7.0	4.0	1.5	12.0	5.5	1.8	6.5	5.0	2.0
200	٦ ۲	(MPa)	190	220	230	190	225	250	170	230	280
票	ъ.	(%)	5.1	3.1	0.5	9.9	4.4	1.2	3.5	2.9	0
()4 4	T 0	(MPa)	250	289	290	221	255	278	220	291	342
S i	4 A	. 8	8.5	8.0	8.2	8.0	8.5	8.2	8.3	8.1	9.0
Mgz	٥	(100	100	100	100	100	100	100	100	100
		8 W	級	部	歌	残部	器等	報	強部	器	強部
\$	_	P.	ı	ı	ı	I	I	ì	0.5	4.0	7.0
	ス 関 田	c e	I		ı	0.5	4.0	7.0	ı	ı	ļ
五		La	0.5	4.0	7.0		·	j		1	f
		S i	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
İ	16 - 51 8 4 4	H L H	(38)	(33)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)

表5は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてM n、ThまたはGeを用い、前記半凝固鋳造法の適用下 40 6処理が施されている。 で得られた各種Mg-Si系合金(47)~(55)の 組成、Mg2 Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室 温および200℃における引張強さTSおよび伸びEL

を示す。なお、各合金 (47) ~ (55) には鋳造後T

[0031]

【表5】

	13									1	4
22 9A		:	0	0	×	0	0	×	0	0	×
၁ 0	Н.	(%)	8.5	5.0	0.5	12.0	12.0	1.5	12.0	6.5	0.7
2 0 (J.C	(MPa)	210	250	260	195	230	275	170	202	270
M	(I	3	2.5	3.2	0	3.6	4.1	7.0	8.1	4.2	0
.164	£	(MPa)	251	304	308	218	295	305	209	366	319
S i	J A	3	8.0	8.5	8.7	8.2	8.5	8.0	8.3	9.0	8.5
Mgz	ء	(m n/)	100	75	100	100	80	100	100	08	100
		M 8	報	級等	級	殿部	残部	器	聚部	級	機等
# (, ,	9	I	ı	1	ı	I	ı	0.5	4.0	7.0
中中		ЧL	ı	ſ	ı	0.5	4.0	7.0	1	1	-
َ پھ	,	иW	0.5	4.0	7.0	ı	·	ı	ı	1	I
		s i	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1	16 - 21	来 位 被	(47)	(48)	(49)	(20)	(21)	(25)	(53)	(54)	(55)

表6は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてA 1 および Z n を用い、前記半凝固鋳造法の適用下で得ら 40 れた各種Mg-Si系合金(56)~(58)の組成、 Mg2 Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室温およ び200℃における引張強さTSおよび伸びE」を示 す。なお、各合金 (56) ~ (58) には鋳造後T6処 理が施されている。

[0032]

【表6】

			10		
14, 22			0	0	×
0 C	2	(%)	10.5	5.1	3.8
2002	Τς	(MPa)	228	248	260
瓔	В.	(%)	7.5	5.5	1.2
-19 81	ų E	(MPa)	261	295	304
S i	۸ و	%	8. S.	9.0	8.7
M & z S i	٦	(z =)	75	75	100
_		Mg	無	級部	残部
华 成 分	ر مر ۲	υZ	0.5	0.5 3.0 残部	5.0
		SIAI	3.0 0.5 残節	0.5	3.0 0.5 5.0 残部
劳 ,		S	3.0	3.0	3.0
,	78 - 51	元 河	(26)	(57)	(28)

16

表7は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてA1、ZnおよびYを用いるか、またはA1、ZnおよびYと共にMg2 Siの微細化促進元素であるPを用い、前記半経固鋳造法の適用下で得られた各種Mg-Si系合金(59)~(69)の組成、Mg2 Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室温および200℃における引張強さTSおよび伸び E_1 を示す。なお、各合金(59)~(69)には鋳造後T6処理が施されている。【0033】

10 【表7】

20

30

	17						(10)					18	יי 	
7	į.		0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	
ာ (Er	<u> </u>	6.9	5.5	4.1	3.0	0.5	10.0	8.2	7.6	12.5	12.5	13.0	
200	T S	(nra/	242	255	289	320	340	250	270	290	235	240	230	
類	E.	<u> </u>	5.5	4.1	3.5	2.0	0	8.3	5.9	4.6	9.5	9.8	10.0	
184	T S	(rira)	292	315	324	359	381	187	320	345	290	283	283	
S i	V f	(9)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
M g :	D	(# #)	100	100	100	100	100	15	15	15	10	10	10	
		89 E	强部	残部	强部	强部	残部	残部	残部	残部	強部	強部	機器	
\$	6	۲.	ŀ	ı	ı	ı		0.01	0.01	0.01	0.05	0.10	0.25	
45,5	- 1	¥	0.5	1.0	2.0	4.0	5.0	0.5	1.0	2.5	0.5	0.5	0.5	
a + 4		u 7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
42		Y T	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		N 1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
	3 - S1 合金		(23)	(09)	(61)	(82)	(63)	(64)	(65)	(99)	(67)	(89)	(69)	

表7、合金(67)~(69)より、P含有量をその上 40 Ce、Pr、Mn、ThおよびSiから選択される少な 限値(0.20重量%)を超えるように設定してもMg 2 Siの平均粒径Dが変化しないことが判る。

陥床

【0034】耐熱Mg-Ge系合金の鋳造に当っては、 前記同様に半凝固鋳造法または半溶融鋳造法が適用さ れ、その方法の実施過程に機械的攪拌処理が組込まれ る。

【0035】半凝固鋳造法において、その原材料は、M gの高純度インゴット、Geの高純度フレーク、Mgマ トリックスを強化すべく、必要に応じて用いられるA 1、Zn、Zr、Y、Nd、Sc、Sm、Ag、La、 50 P含有量は0.005重量%≦P≦0.20重量%に設

くとも一種の合金元素AEの高純度インゴットならびに 必要に応じて用いられるMg2 Geの微細化促進元素で あるPを含む高純度P系物質を用いて調製される。

【0036】この場合、Ge含有量は前記理由から3. 4 重量%≤G e≤2 0 重量%に設定される。またAE含 有量はAE≦5重量%に設定される。AE>5重量%で はMg-Ge系合金の強度は高くなるが伸びが低下す る。さらにP系物質としては、AICuP化合物、赤リ ン、Mgs (POs) 2 等が用いられ、原材料における

定される。P<0.005重量%ではMg2Geの微細 化促進効果が少なくなり、一方、P>0. 20重量%で はP添加による微細化促進効果が飽和するからである。

【0037】半凝固鋳造法を適用した耐熱Mg-Ge系 合金の鋳造は次の各工程を経て実施される。即ち、M g、Geおよび必要に応じて合金元素AEを含む原材料 を軟鋼製るつぼ内に投入し、次いで原材料にArガスを 吹付けながらそれを溶解してMg合金組成の溶湯を調製 し、その後溶湯に必要に応じてP系物質を添加して溶融 状態の素材を得る工程と、素材を降温させてその素材が 10 デンドライト状Mg2 Geを含む固液共存域(半凝固領 域)にあるとき、その素材にスタラ等による機械的攪拌 処理を施してデンドライト状Mg2 Geを微細化すると 共にその微細Mg2 Geを均一に分散させる工程と、素 材を金型内に注入して疑固させる工程とを順次行うもの である。Mg-Ge系合金の耐熱強度向上の観点から、 微細Mg2Geの平均粒径Dは5μm≤D≤100μ m、その体積分率 V f は 6 % ≤ V f ≤ 5 0 % であること が望ましい。

【0038】このようにして得られたMg-Ge系合金 20 の条件下で素材に機械的攪拌処理を施した。 は微細Mg2 Geを均一に分散させた金属組織を備え、 また鋳造欠陥もないもので、優れた耐熱強度を有する。 前記方法によって鋳造されたMg-Ge系合金には、必 要に応じて熱間押出し加工が施される。

【0039】半溶融鋳造法としては射出成形法が適用さ れ、したがって原材料としては、前記半凝固鋳造法の場 合と同一組成でデンドライト状Mg2 Geを有する粒径 0. 5~3 皿のペレット状のものが用いられる。

【0040】射出成形法の実施に当っては、原材料をホ たバレル内に供給する、原材料をバレル内でスクリュに より攪拌しながら加熱してデンドライト状Mg2 Geを 含み、且つ固液共存域(半溶融領域)にある素材を調製 し、その素材にスクリュによる機械的攪拌処理を施して デンドライト状Mg2 Geを微細化すると共にその微細 Mg2 Geを均一に分散させる、素材を金型内に射出し

て凝固させる、といった手段が採用される。射出条件の

一例を挙げれば次の通りである。Arガス雰囲気、金型 のゲート通過時における素材温度650℃、射出速度4 m/sec 、金型温度150℃。

【0041】以下、半凝固鋳造法を適用した耐熱Mg-Ge系合金の具体的鋳造例について説明する。

【0042】純度4ナインのMgインゴットおよび純度 5ナインのGeフレークを用いて、Mg含有量が95重 量%、Ge含有量が5重量%で総重量が500gの原材 料を調製した。

【0043】原材料を内径120mm、深さ200mmの軟 鋼製るつぼ内に投入し、次いでるつぼを電気炉内に設置 し、その後原材料にArガスを吹付けながらそれを溶解 して800℃のMg合金組成の素材を調製した。

【0044】素材を降温させてその温度を660℃に保 持することによりデンドライト状Mg2 Geを晶出さ せ、そのデンドライト状Mg2 Geの体積分率VfがV f≒30%となったとき、幅60m、長さ80mのスタ ラを用いてその回転速度300rpm 、攪拌時間40分間

【0045】素材温度660℃にて、その素材を、金型 における内径40㎜、深さ800㎜のキャビティに注入 して凝固させ、耐熱Mg-5重量%Ge合金を得た。な お、Mg-Ge系合金に熱間押出し加工を施す場合に は、押出し温度を400℃に、押出し比を11程度にそ れぞれ設定する。

【0046】表8は、前配半凝固鋳造法の適用下で得ら れた各種Mg-Ge系合金(1)~(11)および前記 従来鋳造法により得られた各Mg-Ge系合金(12) ッパ内に投入する、原材料をホッパからスクリュを備え 30 ~(14)の組成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積 分率Vf、室温および200℃における引張強さTSお よび伸びE」を示す。Mg-Ge系合金(5)は前記具 体例で述べたものに該当する。

[0047]

【表8】

	2	21						•	•					2	22	10 04
32 OF			×	×	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×
າ ເ	स गुरु	£	35.0	25.0	19.0	17.0	17.0	16.0	8.5	4.5	4.2	3.0	0	1	_	ı
200	ŢS	(MPa)	75	95	115	122	140	160	200	220	225	240	210	Į.	1	
瓔	B	(%)	25.0	18.0	14.0	12.5	11.0	0.01	5.7	3.5	3.1	1.2	0	2.0	1.0	0.5
1984	ŢŜ	(MPa)	96	110	150	153	170	185	230	250	255	280	270	120	110	105
9 5	, ţ	(%)	3.0	5.0	0.9	6.5	8.5	18.0	25.0	31.5	34.0	36.0	41.5	9.0	18.5	32.0
M 8 2	Q ,	(m m)	50	20	100	100	100	100	100	00 T	100	250	300		があれ状	
及分	(R)	M 68	残部	接部	残部	発部	残部	級部	残部	機能	操部	残部	残部	残部	强部	残部
化学	-	G e	2.0	3.0	3.4	4.0	5.0	11.0	15.0	19.0	20.0	22.0	25.0	5.0	11.0	19.0
7	※ 合金		(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(1)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

(9) は、Ge含有量が前記範囲に収められており、ま た機械的攪拌処理を組込まれた半凝固鋳造法の適用下で 得られたことから、微細Mg2 Geの均一分散とその適 当な分散量 (Vf) とによって優れた耐熱強度を有す る。従来鋳造法によるMg-Ge系合金(12)~(1 4) において、そのデンドライト状Mg2 Geの平均粒 径Dは500~1000μmであった。

【0048】表9は、Mgマトリックス強化用合金元素

表8から明らかなように、Mg-Ge系合金(3)~ 40 AEとしてA1、Zn、ZrまたはYを用い、前記半凝 固鋳造法の適用下で得られた各種Mg-Ge系合金(1 5)~(26)の組成、Mg2 Geの平均粒径D、その 体積分率Vf、室温および200℃における引張強さT Sおよび伸びEi を示す。なお、各合金(15)~(2 6) には鋳造後T6処理が施されている。

[0049]

【表9】

25	

		,					-						
担	<u>L</u>	0	0	×	0	0	×	0	0	×	0	0	×
1 0	E.	13.0	9.0	1.5	12.0	9.5	1.5	11.5	8.5	2.5	11.0	8.0	2.5
2 0	T S (MPa)	170	200	260	160	190	190	160	190	200	165	200	190
理	B. (%)	9.0	7.0	1.0	8.0	7.0	1.0	0.6	6.5	1.8	9.0	6.0	1.2
1964	T S (MPa)	200	240	290	190	210	230	195	220	230	190	220	230
e G	(%)	8.0	8.0	8.5	8.5	9.0	8.5	8.2	8.3	8.0	8.5	8.5	9.0
M g s	D (µm)	100	50	100	100	70	100	100	0.2	100	100	100	100
	Mg	報	機器	残部	殞部	獨部	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部
#	>		ı	1	_	I	I	-	l		0.5	4.0	7.0
松谷] ~	ı	ı	1	1	ı	1	0.5	4.0	7.0	1	1	ı
計量	1 -	1	ı	l	0.5	4.0	7.0	1	1	_	ı	-	ı
和	A 1	0.5	4.0	7.0		ı	-		_	ł	ı	ı	_
	G e	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	(15)	(16)	(11)	(18)	(61)	(02)	(21)	(22)	(23)	(\$7)	(32)	(36)

表10は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとして 40 び伸びE1 を示す。なお、各合金 (27) ~ (38) に Nd、Sc、SmまたはAgを用い、前記半凝固鋳造法 の適用下で得られた各種Mg-Ge系合金(27)~ (38)の組成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積分 率Vf、室温および200℃における引張強さTSおよ

は鋳造後T6処理が施されている。

[0050]

【表10】

OF	
ZΩ	

		·	· · · · ·									20	
TE SE		0	0	×	0	0	×	0	0	×	0	0	×
၁ ၀	Er (%)	12.0	10.0	3.0	13.0	10.0	2.5	10.0	10.0	2.0	13.0	9.0	1.5
2 0	T S (MPa)	150	160	200	150	175	210	155	180	190	175	200	210
颵	B ₁ (%)	9.5	8.0	1.5	10.0	1.0	1.0	9.5	7.0	1.5	9.0	7.5	1.0
(SH)	TS (MPa)	175	200	250	165	200	220	170	210	210	190	230	240
G e	γ f (%)	8.5	9.0	9.0	8.0	8.3	8.5	8.2	8.5	8.5	8.5	8.7	8.7
MB:	D (##)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	X	級	機等	機部	機能	優等	独部	强部	強部	强部	残部	強部	残部
\$	A	i	,	ı	ı	Ι	1	-	1	1	0.5	4.0	7.0
松之	R H S	ı	ı		ı	1	ı	0.5	4.0	7.0	-	1	ł
李田		1	I	ı	0.5	4.0	7.0	ı	1	ı	ı	1	ı
和	7 2	0.5	4.0	7.0	ı		ı	1	1	1	ı	ı	_
	ى ق	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	78 - 56 ※合金	(27)	(88)	(53)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(32)	(36)	(37)	(38)

表 11は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとして La、CeまたはPrを用い、前配半凝固鋳造法の適用 下で得られた各種Mg-Ge系合金(39)~47)の 組成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積分率Vf、室 温および 200 Cにおける引張強さ TS および伸びE1

表 11 は、M g マトリックス強化用合金元素AEとして 40 を示す。なお、各合金(39)~(47)には鋳造後T L a、C e または P r を用い、前記半凝固鋳造法の適用 6処理が施されている。

[0051]

【表11】

Ce La Ce Pr Mg D Vf TS I 5.0 0.5 - - 機能 100 8.0 195 5.0 4.0 - - 機能 100 8.2 210 5.0 - - - 機能 100 8.5 230 5.0 - 4.0 - 機能 100 8.7 200 5.0 - 4.0 - 機能 100 8.7 200 5.0 - 4.0 - 機能 100 8.5 210 5.0 - - 0.5 機能 100 8.2 170 5.0 - - - 4.0 機能 100 8.5 210 5.0 - - - 4.0 機能 100 8.5 210 5.0 - - - 4.0 機能 100 8.5 210 5.0 - - - 4.0 機能 100 8.5 210	,	:	£,	李· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	#		M 8 2	و ن	184 1	頭	2 0 0	ာ (10 (N)	
Ge La Ce Pr Mg (μm) (X) (MPa) 5.0 0.5 — — 機器 100 8.0 195 5.0 4.0 — — 機器 100 8.2 210 5.0 — 0.5 — 機器 100 8.2 165 1 5.0 — 4.0 — 機器 100 8.7 200 5.0 — 4.0 — 機器 100 8.5 210 5.0 — — 4.0 機器 100 8.0 190 5.0 — — 4.0 機器 100 8.0 190 5.0 — — 4.0 機器 100 8.5 210 5.0 — — 4.0 機器 100 8.5 210	ng – Ge		()		•		٥	* ^	U E	Ú	٤	Į,		
5.0 0.5 - - 機器 100 8.0 195 5.0 4.0 - - 機器 100 8.2 210 5.0 - 0.5 - 機器 100 8.5 230 5.0 - 4.0 - 機器 100 8.7 200 5.0 - 7.0 - 機器 100 8.5 210 5.0 - - 0.5 機器 100 8.5 210 5.0 - - 4.0 機器 100 8.0 190 5.0 - - 4.0 機器 100 8.5 210 5.0 - - - 4.0 機器 100 8.5 210	E C E E						(m m)	(%)	(MPa)	33	(MPa)	38		r
5.0 4.0 - - 展報 100 8.2 210 5.0 - - - - 機器 100 8.5 230 5.0 - 0.5 - 機器 100 8.7 200 5.0 - 4.0 - 機器 100 8.5 210 5.0 - - 0.5 機器 100 8.2 170 5.0 - - 4.0 機器 100 8.0 190 5.0 - - 7.0 機器 100 8.5 210	(39)	5.0	0.5	1	ı	機部	100	8.0	195	8.0	165	11.0	0	<u>-</u>
5.0 7.0 - - 機器 100 8.5 230 5.0 - 0.5 - 機部 100 8.7 200 5.0 - 4.0 - 機部 100 8.7 200 5.0 - 7.0 - 機部 100 8.5 210 5.0 - - 0.5 機部 100 8.0 190 5.0 - - 7.0 機部 100 8.5 210	(40)	5.0	4.0	ı	ı	聚等	100	8.2	210	6.5	190	8.5	0	
5.0 - 0.5 - 機部 100 8.2 165 1 5.0 - 4.0 - 機部 100 8.7 200 5.0 - 7.0 - 機部 100 8.5 210 5.0 - - 0.5 機部 100 8.2 170 5.0 - - 4.0 機部 100 8.0 190 5.0 - - 7.0 機部 100 8.5 210	(41)	5.0	7.0	ı	I	機部	100	8.5	230	1.5	200	2.0	×	
5.0 - 4.0 - 風部 100 8.7 200 5.0 - 7.0 - 機部 100 8.5 210 5.0 - - 0.5 機部 100 8.2 170 5.0 - - 4.0 機部 100 8.0 190 5.0 - - 7.0 機部 100 8.5 210	(42)	5.0	ı	0.5	I	秦部	100	8.2	165	10.0	150	11.0	0	
5.0 - 7.0 - 機部 100 8.5 210 5.0 - - 0.5 機部 100 8.2 170 5.0 - - 4.0 機部 100 8.0 190 5.0 - - 7.0 機部 100 8.5 210	(43)	5.0	1	4.0	ı	殞部	100	8.7	200	1.0	165	10.0	0	
5.0 - - 0.5 残部 100 8.2 170 5.0 - - 4.0 残部 100 8.0 190 5.0 - - 7.0 残部 100 8.5 210	(44)	5.0	-	7.0	1	残部	100	8.5	210	1.0	190	3.0	×	
5.0 — — 4.0 風部 100 8.0 190 5.0 — 7.0 風部 100 8.5 210	(45)	5.0	1	ı	0.5	残部	100	8.2	170	9.0	150	10.0	0	
5.0 7.0 残部 100 8.5 210	(46)	5.0	ı		4.0	残部	100	8.0	190	6.5	170	9.0	0	
	(41)	5.0	ı	ı	7.0	残部	100	8.5	210	1.0	175	1.5	×	

Mn、ThまたはSiを用い、前記半凝固鋳造法の適用 40 T6処理が施されている。 下で得られた各種Mg-Ge系合金(48)~(56) の組成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積分率Vf、 室温および200℃における引張強さTSおよび伸びE

表 12は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとして ι を示す。なお、各合金(48) \sim (56)には鋳造後

[0052]

【表12】

a	n	
4	J	

, ,		₹ *	李 章	\$		M G z	G e	t Hi	蝋	200	າ ເ	14 22
18 1 E		,		`		<u>-</u>	Λ	t.	ъ.	T.S.	, IX	
F D	Ge	Mn	Тh	S I	M g	(m n/)	(%)	(MPa)	(3)	(MPa)	(%)	i
(48)	5.0	0.5	ı	ı	残部	100	9.0	175	9.0	160	11.0	0
(49)	5.0	4.0		1	雅報	0.2	8.2	200	7.0	180	9.5	0
(20)	5.0	1.0	ŀ	ı	現部	100	8.7	230	1.8	205	2.0	×
(21)	5.0	i	0.5	ı	残部	100	8.0	180	8.0	155	10.5	0
(25)	5.0	-	4.0	1	. 残部	70	8.3	195	6.5	170	8.0	0
(23)	5.0	ļ	7.0	_	残部	100	8.3	220	1.0	190	1.8	×
(54)	5.0	ļ	ı	0.5	残部	100	9.0	170	10.0	155	13.0	0
(22)	5.0	I	_	4.0	残部	100	15.0	240	6.5	200	9.0	0
(26)	5.0	I	I	7.0	強部	100	20.0	260	1.0	210	3.0	×

表13は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとして A1およびZnを用い、前記半凝固鋳造法の適用下で得 40 処理が施されている。 られた各種Mg-Ge系合金(57)~(63)の組 成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積分率Vf、室温 および200℃における引張強さTSおよび伸びE」を

示す。なお、各合金 (57) ~ (63) には鋳造後T6

[0053]

【表13】

31					(11)				32
319			0	0	0	×	0	×	×
200	į,	(%)	13.0	10.5	4.5	2.5	11.0	2.0	1.8
0 2	ů E	(MPa)	170	210	220	240	220	235	240
頭	-	(%)	11.0	7.0	3.3	1.0	8.0	1.2	1.0
1941	ų E	(MPa)	190	250	260	270	255	275	270
9 <u>0</u>	9 11	(%)	0.6	8.7	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0
2 8 M	6	(m m)	20	100	100	100	70	100	100
*		8 W	残部	残部	残部	强部	残部	残部	級等
4000	2	u Z	0.5	3.5	4.5	5.5	0.5	3.5	0.5
*		A 1	0.5	0.5	0.5	0.5	3.5	3.5	5.5
? ?∤		ə <u>5</u>	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
: : :	78 - Le	H L	(21)	(28)	(69)	(09)	(61)	(29)	(63)

表14は、Mg2 Geの微細化促進元素であるPを用 い、前記半疑固鋳造法の適用下で得られた各種Mg-G 40 e系合金 (64) ~ (66) の組成、Mg2 Geの平均 粒径D、その体積分率Vf、室温および200℃におけ る引張強さTSおよび伸びE」を示す。

[0054]

【表14】

		0	0	0
C	(%)	17.0	17.0	16.0
E	(MPa)	130	155	180
2	(%) (%)	12.0	11.0	9.5
6	(MPa)	165	180	200
3 11	(%)	7.0	8.0	18.0
۲	(##)	15	10	10
_	Mg	聚	强部	景部
単画	ф	0.005	0.05	0.20
•	a 5	4.0	5.0	11.0
an A W	が 日本	(64)	(65)	(99)
		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ge P Mg (μm) (%) (MPa) (%) (MPa) (%) (MPa) (%) (4.0 0.005 残節 15 7.0 165 12.0 130 17.0	Ge P M g U m) V f T S B L T S E L 4.0 0.005 残部 15 7.0 165 12.0 130 17.0 5.0 0.05 残部 10 8.0 180 11.0 155 17.0

[0055]

【発明の効果】請求項1または請求項4記載の発明によれば、デンドライト状 Mg_2 S 1またはデンドライト状 Mg_2 G e の存在量の多少に拘らず、それを確実に微細化すると共に均一に分散させることができ、これにより要求耐熱強度を備えた耐熱Mg合金を容易に得ることができる。

【0056】また請求項2または請求項5記載の発明によれば、Mgマトリックスを強化して耐熱強度を一層向 10上させた耐熱Mg合金を得ることができる。

【0057】さらに請求項3または請求項6記載の発明によれば、Mg2SiまたはMg2Geをさらに微細化して耐熱強度をなお一層向上させた耐熱Mg合金を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明方法によって得られたMg-4重量%Si合金の金属組織を示す顕微鏡写真であり、(a) は表層部に、(b) は心部にそれぞれ該当する。

【図2】従来法によって得られたMg-4重量%Si合 20 金の金属組織を示す顕微鏡写真であり、(a) は表層部 に、(b) は心部にそれぞれ該当する。

30

